FACE-DOWN BONDER

Patent number:

JP59208844

Publication date:

1984-11-27

Inventor:

OKUYA KEN

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international:

H01L21/58

- european:

H01L21/60

Application number:

JP19830082652 19830513

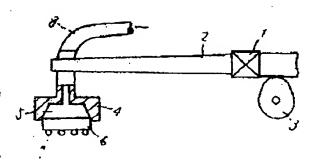
Priority number(s);

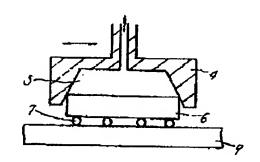
JP19830082652 19830513

Report a data error here

Abstract of JP59208844

PURPOSE:To use even materials except solder as bump materials by bonding a semiconductor element with a substrate while being given an ultrasonic vibration. CONSTITUTION: A face-down bonded semiconductor element 6 is sucked into the opening section 5 of the lower surface of a vacuum suction nozzle 4 under vacuum, and positioned so that bump materials 7 for the semiconductor element 6 are positioned at the position of bonding of a substrate 9. When an ultrasonic vibration from a vibrator 1 is transmitted over the semiconductor element 6 through a hom 2 and the vacuum suction nozzle 4 under the state, the bump materials 7 for said semiconductor element 6 are bonded at the predetermined position of bonding by the ultrasonic vibration action. Accordingly, the semiconductor element 6 is face-down bonded on the substrate 9 through the bump materials 7. Materials, such as aluminum, gold, copper, etc. are also used besides solder as a material for the bump materials.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭59—208844

50Int. Cl.3 H 01 L 21/60 #H 01 L 21/58 識別記号

庁内整理番号 6732-5F 6679-5F 43公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈フエイスダウンポンダー

願 昭58-82652

20出 願 昭58(1983)5月13日

勿発 明 者 奥谷謙

②特

小平市上水本町1450番地株式会

夕内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台 4 丁

社日立製作所デバイス開発セン

目6番地

個代 理 人 弁理士 髙橋明夫

外1名

明和書

発明の名称 フェイスダウンボンダー

特許請求の範囲

1. フェイスダウンボンディング用のバンプを有 する半導体素子を基板上に実装するフェイスダウ ンポンダーにおいて、半導体素子に超音波振動を 与えて基板に接合することを特徴とするフェイス ダウンボンダー。

2. 半導体素子への超音波振動は、発振子を設け たホーンの先端に取り付けられた真空吸着ノズル を介して与えられることを特徴とする特許請求の 範囲第1項記載のフェイスダウンポンダー。

発明の詳細な説明

[技術分野]

本発明はポンディング技術、特に半導体素子を フェイスダウンボンディングにより基板上に実装 するのに有効なポンディング技術に関するもので ある.

[背景技術]

半導体素子をフェイスダウンポンディングによ

り基板上に実装する場合、半導体素子のポンディ ング面側に突設した半田パンプを加熱して溶融さ せることにより、半導体素子を基板上にポンディ ングすることが考えられる。

しかしながら、このフェイスダウンボンディン グ方式では、加熱時の熱応力により半田が疲労破 壊を起こし、信頼性の低下を来す原因になる等の 問題がある。

[発明の目的]

本発明の目的は、フェイスダウンボンディング 用のバンプ材として半田以外の材料も使用できる フェイスダウンボンディング技術を提供すること にある。

本発明の他の目的は、ボンディング時の熱応力 に起因する信頼性の低下を防止することのできる フェイスダウンボンディング技術を提供すること にある.

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特 徴は、本明細書の記述および添付図面から明らか になるであろう。

特開昭59-208844 (2)

[発明の概要]

木願において関示される発明のうち代表的なも のの概要を簡単に説明すれば、次の通りである。

すなわち、半導体素子に超音波振動を与えることにより、半田以外の材料をパンプ材として使用できるようにし、また半田の溶融に要求されるような高熱を必要とすることなくボンディングを行うことができ、熱応力に起因する信頼性の低下を防止できるフェイスグウンボンディング技術を得るものである。

[実施例1]

第1図は本発明の一実施例であるフェイスダウ ンボンダーの概略を部分的に示す説明図である。

この実施例において、超音波振動発生用の発振 子1はホーン2の基端側に設けられている。この ホーン2の基端側は図示しないXYテーブルの上 に支持され、上下動用カム3によりホーン2の先 端を上下動させることができる。

一方、ホーン2の先端には、真空吸着ノズル4 が垂直方向に向けて配設されている。この真空吸 着ノズル4はその下面の閉口部5内に、フェイス グウンボンディング用のバンプ材7を下面に有す る半導体素子6のパッケージを真空吸着すること ができる。この真空吸着を可能にするため、真空 吸着ノズル4の上端には、真空吸引ホース8が接 続されている。

次に、本実施例の作用について説明する。

フェイスダウンボンディングされる半導体素子6は真空吸着ノスル4の下面の閉口部5内に真空吸着され、第2図に示すように、その半導体素子6のパンプ材7が基板9のボンディング位置に来るように位置決めされる。

この状態で発振子 1 からの超音波振動をホーン 2、真空吸着ノズル 4 を介して半導体素子 6 に与えると、その超音波振動作用により該半導体素子 6 のパンプ材 7 は基板 9 の所定ポンディング位置 に接合される。

それによって、半導体素子6はバンプ材7を介して基板9上にフェイスダウンボンディングされる。

本実施例においては、超音波振動を用いたフェイスダウンボンディングであるため、パンプ材 7 の材料としては、半田の他に、アルミニウム、金、钢等の材料も使用できる。

また、超音波振動によるフェイスダウンボンディングであるので、加熱を行う必要がなく、低温プロセスとしてボンディング作業を行うことができ加熱時の熱応力に起因する信頼性の低下の如き問題を生じることがない。

[実施例2]

第3図は本発明の他の実施例の一つであるフェ イスダウンボンダーを示す概略説明図である。

この実施例では、ホーン2と発展子1を真空吸着ノズル4の上端部に設け、真空吸引ホース8を真空吸着ノズル4の側部に接続し、さらに該真空吸着ノズル4を半導体素子6の移送用のアーム10で保持している。

この実施例の場合にも、発振子1の超音波振動 を利用して良好なフェイスダウンポンディングを 行うことができる。

[効果]

(1). 超音波振動を用いてフェイスダウンボンディングを行うので、半導体素子のバンブ材の材料として、半田の他に、アルミニウム、金、钢等の様々な材料を使用することができる。

(2). 超音波振動を用いたフェイスダウンボンディングであるので、加熱を必要とせず、低温プロセスとしてボンディングを行うことができ、加熱による熱応力に起因する信頼性の低下等を起こすことが防止される。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな い範囲で種々変更可能であることはいうまでもな

たとえば、フェイスダウンボンディングされる 半導体業子を保持する手段としては、前記実施例 における真空吸着ノズル以外のものを使用するこ ともできる。

[利用分野]

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である半導体素子の基板へのフェイスタウンボンディングに適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、たとえば、1つの半導体素子を他の半導体素子の上にフェイスタウンボンディングする場合等にも広く適用できる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例であるフェイスダウンボンダーを示す概略的部分説明図、

第2図は半導体素子の基板接合状態を示す拡大 部分断面図、

第3図は本発明の他の実施例の一つであるフェ イスダウンボンダーの概略的部分説明図である。

1 · · · 発振子、2 · · · ホーン、3 · · · 上 下動用カム、4 · · · 真空吸着ノズル、5 · · · 閉口部、6 · · · 半導体素子、7 · · · バンブ材、 8 · · · 真空吸引ホース、9 · · · 基板、10 · · · アーム。

代理人 弁理士 髙 橋 明 夫

